

試験研究用 無電解 Ni-P めっきの仕様

- ① 基材
鉄 (30×30mm、厚さは数 μm)
- ② めっき
無電解 Ni-P
低リン (1~4wt%)、中リン (8~9wt%)、高リン (11~13wt%) タイプ
- ③ 膜厚
5 μm 程度
- ④ 数量
低リン、中リン、高リンで 10 枚ずつ計 30 枚の試験片が必要。
- ⑤ 許容公差
±2mm 程度 (厳密ではなくて OK です。)

※サイズや膜厚については特に厳密な制限はないですが、浴の条件は提示していただきたいです。